特許庁長官 酸

1. 発明の名称

不配在監程?

2. 発 松玉県北足立郡伊奈町羽黄町545番地6号

氏

3. 特許出顧人 埼玉県川台市中間 / 番33号

<u>...</u>

(代表表)

(ほか 名)

(ほか2名)

、4.代理人

F100 東京都千代市区大手町二丁目2番1号 新大手町ビルチング331 電話 (211) 3 6 5 1 (代表) (6869) 弁頭・ヒ 浅 村

(32m3 8)

1. 発明の名称

会異又は金属化合物を密射 した不存性陽

金属又は金属化合物を基件上に密射被覆した不 害性陽極。

3発明の詳細な説明

本発明は事体上に金属又は金属化合物を啓射し て、被膜を形成させて得た不形性陽低に関するも

水溶液電解に使用する不溶性陽値として具備し なければならない条件はこ

- 電解液、及び電解生成物に耐食性であること、
- 電解的に耐食性であり損耗しないこと。
- 目的の電屏反応化有利な電腦管位になし得る (3)
- 導電率が大きく、電解により電解菌に逆電を 妨ける程の不導性の腹を生じないこと、
- 機械的強さが十分で製造。加工、 容易であるひと

① 日本国特許庁

①特開昭 51-46581

昭51. (1976) 4.21 43公開日

49-12/125 ②特願昭

昭49. (1974)10.21 22出願日

審査請求 未請求 (全7頁)

庁内整理番号 6355 51 7268 4A

7128 42 7268 4A

62日本分類

13MD134 12 A24 F2/2./20.2 12 A81

60 Int. C12.

CZSB 11/00 BOID 1/081 1/34 CZSB

CZ3F 13/00

所要の形状及び大きさのものが原価に得られ るとと

品質が一定していて均質であること である。(3)の項は例えば、食塩水電器の場合には 塩素過電圧が低く限素通電圧が高いということに

従来水溶液電解に実用的に使用された不溶性層 生には EL メッキした鉄路底、炭面が PbOg になつ **尤鉛陽區。鋳造磁性酸化鉄陽極。黒鉛陽恆。白金** 又は白金族被覆陽循などがある。

Hi メッキした鉄陽電は OLT、 ONT 、 版性容数 では損耗するけれども 0m。 00g 、アルカリ水 溶液に耐えるので、 Hg 及び Og-の製造、アルカリ 性溶液の電解に使用される。 表面が P DO 2 になっ た鉛陽医は CL 、 CLO5 、 CLO4 、 HO5 、 CH3000 、 アルカリ性唐放では摂純するけれども、 80₄8- 、 Orgon²" (酸性、中性)に耐えるので、 Zn. Mn の採取。 Or メッキ。 Or^{S+} の電解酸化、MDO₂ の 製造、硫酸塩の電解に使用される。

佛造磁性硬化鉄陽価は散性搭散では損耗するけ

特朗. 昭51-46581 (2)

れども 02⁻、 BO₂⁸⁻、 040₅⁻、 BO₅⁻ (中性、ア ルカリ性)に耐えるので塩素酸塩の製造、電解防 矢に使用される。

無免陽復は 504 8-、 アルカリ性溶液その他陽低で 02 を発生する成分を含む場合、燃烧して炭酸ガスを発生し損耗し崩瘍するけれども、 C4-、Br-、I-・P-(融解塩)、 (中性・酸性) に耐え、 廉価であるから C42・NaOH、 H2、 塩素酸塩、 次亜塩素酸塩の製造、 融解塩電解による Na、 Mg、 A4の製造、フツ素の製造などに広く使用されている。

2.3/./9/2*)の研究によるとルテニウム、イリジウム及びチタン酸化物(金属としての割合がルテニウム/3./5%、イリジウム/3./5%及びチタンク3.7%)被覆を熱分等還元処理した陽極か、非常に電気化学的特性が良好で、塩素過電圧も低く。白金電極のように不動顔化現象がみられず長時間使用しても塩素過電圧は低いといわれている。

以上述べた不溶性陽極について製造過程をみると白金、無鉛、のような単一材質そのものの電気化学的不溶性を利用したものの外に電気炉で鉄鉱石を溶散して鋳型に流したんで成形した陽極では、材質そのものの物理的性質、例えば電気伝導度、 塚紫発生電位などの性能的改善は値少であつた。

又、鉄上のニッケルメッキ、チタン上の白金メッキのような金属電気メッキ、鉛の電解酸化による二酸化鉛の生成、金属上に半導体物質の被覆などに使用される被覆材料には陽極として電解液の腐食に耐える電気伝導性物質が使用された。

塩素発生電位を低下させるために貴金属を熱分

イギリスの IQI によって発明されて以来、急後に研究開発が進み、不溶性金属陽極の電解ソーダ工業への実用化への道が開かれた。しかし電気メッキ白金銀テメン電極は高電流密度では塩素発生電位が高くなり、又、寿命も著しく短かくなるので使用条件が著しく苛酷な塩素~アルカリ工業に使用されず、電気防食用や電気メッキ用の不溶性陽低として低電流密度で使用されている。

例えば(Fajta etal J. Applied Electrochem

解化学還元処理によって金属を析出させる場合も、 金属機化物を被覆させる場合も、電気伝導性物質 が使用された。一般に自金族貴金属は電気化学的 耐性が強く、塩素発生電位が低いばかりでなくそ の酸化物皮膜が電気伝導性が良好であることが不 容性陽極として適し、前後熱処理 かよび化学処理 などによって密層力の増加・労命の延長などの性 能向上をはかって数多くの発明がなされた。

しかしながら白金族金属は非常に高価で陽極酸 備受がかさむばかりでなく、電解の進行にともなって清耗するからランニングコストに大きなを手を与え製品価格を上昇させる。白金族金属を使用せず他の電導性が良くて聚価な金属または、酸化物を被覆して代用した場合、先述のように耐食性にそのである。これを関以外の原価な電導性金属酸化物の種類は少なく限られたものであった。

週期率表にみられる数多くの元素の酸化物のほとんどは電気の非良媒体であるが、もしこれらの 酸化物をある方法で電導性にすることができれば、 その内の数種類の脱化物は電気化学的に耐性があ り、電導性無体物質上に被覆して原価な不容性層 極を作ることができる。

溶射を行わたいチョン板で同一会塩水、同一条件で電解を行つた場合、陽低チョン板袋面は削り に級磁で電気影像性の強い線化チョン皮膜で覆わ

ナラズマ存射はこの特殊高額体を熱源として利用したものであり、作動ガスに水気、窒素、アルゴン、ヘリウムなどをプラズマ妥性の陰医と陽医 間に発生するアークの中に入れてプラズマジェットとする。アークガスはアータ柱を安定させるた **韓國 昭51—46 58 € 63** れ3 0 秒 以内に電圧は急昇し、電流は数小となり 電票が行われなくなる。

このととはプラズマ溶射された酸化チョンの皮 膜と電器酸化で表面に生成された酸化チタンの皮 膜が明らかに異質のものであるととを明確に示し ている。 10,000 で程度の高級下でプラズマ状 **慰中に置かれた酸化テメンは不活性ガス中で一部** 遺元され金属チタンになり電導性化するという推 祭は皮膜の電導性化を説明できるが、陽極として 18. 斜を行つた場合、 歴元金属チタンの第出部は直 ちに電解散化され絶縁皮膜となり、電解の長時間 統行は不可能なはずであり、説明できない。それ 故、プラズマ密射した酸化テタン皮膜が一般に常 温下で存在する天然散化チメン、化成酸化チメン、 電解酸化皮膜酸化チメンとは異質のものであり、 化学構造の相違又は結晶組織(配列など)の相違 によるものと思考される。とのような現象はプラ ズマ母射以外に爆燃式溶射 (Flame Plating)。 ローカイドプロセスなどの改集・アセチレンを使 用した高温彦村でも作出できるが、ころでは更に

めに、アノード及びカソードの中心軸を軸とする クセン洗となるように供給されている。プラズマ アータ柱の周辺は水冷アノードの内壁により冷却 されているので熱ピンナ効果、すなわち周辺部は **冷却されるため電気抵抗が大きくなりアーク電流** は抵抗の低い中心軸部分に集中的に流れるように たるために、温度は更に高くなる。さらに磁気と ンテ効果、すなわちアーク柱を平行して流れる電 流の自己誘導磁場によつてアークの柱が被られ湿 度は上昇する。プラズマフレームの画度はノズル 出口で中心部が20,000℃、平均5,000~ 10.000°Kと考えられている。 疳針ガスのうち アルゴンはエンタルピーが最も低いが。鬼盔の鮒 用性が長くなり、落射される材料とも反応しない ものである。選案は廉価で、アルゴンより粉末粒 子に対する魚の移行性がわずかに使れているが。 多くの材料と反応して窒化物を作るため化学的に 安定な酸化物を密射して高い付着率を得るのに主 として用いられている。

水素は最も高いエンタルピーをもつているが、

幹期 昭51-46581(4)

安定な材料を化学的に通元してしまうとか、あるいはチョンのような反応に飲感な材料を化学的に受応に飲意な材料を化学のなりな反応に飲意なが、あるいはチョンのようなが、ないなどの高融を付けるが、ないませんが、ないませんが、ないない。カーのは、カーのは、カーのは、カーのでは

プラズマ炎によつて / 0.00 U T という高温が得られるために、金属、金属化合物、合金、セラミンクなどあらゆる材料の溶射ができる。しかし溶散と同時に蒸発する材料は困難である。一般に用いられているとれらの材料の粒度は / 00~ 3 3 5 メッシの範囲のものである。プラズマジェットで発生する高温炎であるにもかかわらず、基

材に対する感影響はほとんどなく、蓄材の個度を / 8 0 ~ 2 0 0 つ以下に抑えることができる。と のために蓄材に協強を発生させることも少ない。 磨射ガンから噴出される高温のプラズマジェット は被磨射物とガンのノズルとの距離(溶射距離) で急速な固度の降下がみられ、この固度降下はガ メのエンタルピー、粉末材料のエネルギー吸収、 及び溶射距離の固数といえる。又補助冷却も大き な効米がある。

プラズマジェット中に入った移射材料が密材表面に打ち付けられたとき、個々の粒子の浮つ機エネルヤーと運動エネルヤーは裏材と原子間結合しやすい力となって透射に移る。同時に溶射粒子が衝突したとき選性変形が起りこの変形が大きければ大きい程、倍滑力が向上する。

以上述べた溶射は高額操作であるために高級点材料も溶散して被機の対象とすることができ、音響性のよい不溶性陽低の被談を形成することができるとともに今まで顧みられなかつた金銭又はその化合物(一般的には酸化物)、又はそれらの原

鉱石、 2 種以上の元業及びその限化物の組合せが 新しい不善性陽偏の被覆材料として使用可能とな つて作る。例えば、Pbg0、 810, -Ge0, Ong0,- $\operatorname{Gd}_{2}\mathrm{O}$, SrO_{2} , $\operatorname{Gs}_{2}\mathrm{O}_{2}$, TiO_{3} , GuO_{2} , $\operatorname{Th}_{2}\mathrm{O}_{7}$, Rb202 , Re04 , As205 , ZnO , A&203 xH20 , Sbg 0g , Sbg 0g . XH20 , Sb0g , Ybg 0g , Yg 0g , Irgos , Irog , Ingo, Ino , Ingos , vog , $\mathtt{U0}_{\mathbf{5}} \cdot \mathtt{xE}_{\mathbf{2}}\mathtt{0} \; , \; \; \mathtt{U}_{\mathbf{3}}\mathtt{0}_{\mathbf{B}} \; , \; \; \mathtt{Er}_{\mathbf{2}}\mathtt{0}_{\mathbf{3}} \; , \; \; \mathtt{0s0} \; , \; \; \mathtt{0s}_{\mathbf{2}}\mathtt{0}_{\mathbf{3}} \; , \; \; \mathtt{0s0}_{\mathbf{2}} \; ,$ 0s04 , d40 , d4205 , dago , dao , dagog , 0a0 , Aug0 , Aug05 , Agg0 , Ag0 , 0r0 , orgog, coo, cogog, cogog, smgog, smgog, Dyg03 . Er02 . Hgg0 . Hg0 . Au0(0H) . sizo2(OH)2 . Pb3O3(OH)2 . Mi3O2(OH)4 . Mno(OH), Mno(OH)x, Segog, Sno, Snog-xH20, sro, $\sigma_2\sigma$, $\sigma_2\sigma_3$; $\sigma_2\sigma_3$, $\tau \ell_2\sigma$, $\tau \ell_2\sigma_3$, WOg . WOg . XHgO . TaO . TagOg . TiO . TigOg . TiO2 . TiO2 -xH20 . Fe0 . Fe205 . Fe304 . Theon . Theo, Teo, Ougo, Ouo, Thog, Pho, Phog , Phgog , Phgo4 , Nho , Nho2 , Nh205 , Nio . Nigog . Nigo4 . Nagog . Npog . Pto .

Ptog . Ptso4 , vo . Vgo5 , Vog . V205 xE20 , Hfog , Pago , Pao , Paog , Bao , Bigos , B1204-2H20 , B1205 xH20 , Prg0g , Pr0g , Puce, Bec, Baca xHgo, Mgo, Mno, Mngog, Mn02 · xH20 , Mn03 , Mn20, Mn304 , Mo02 , Moog-xHg0, Eug05, Lag05, Lig0, Rug05, Ru02, Rug05, Ru04, Rbg0, Re02, Reg07, Rho, Rhgog, Rhog, TeOg, BgOg, RbgOg & どの散化物及び酸素を除いた元素並びにとれらの゛ 組合せが対象となり使用可能である。上配分子式 中ェは0、/又は複数である。上記酸化物のうち 溶射後電導体化セず他の電導性酸化物に混合して 電気化学的特性向上に使用するものもある。次に 被覆される蓄材は板状、凹凸状、球状、線状、網 状などその形状に左右されることがなく。被覆す ることができ、約200℃の直度に耐える箇体で あれば金属。非金属を問わず、それら基材によく 密着し、溶射被覆するととができる。例えば落体 材料としてチョン、ョンタル、ソルコン、ニオブ のようたペルプメメルはもちろん。民衆質及び悪

特題 昭51-46581 (5)

新賀のような定義で呼称されている材料(製造の 顕から見ると適当な有限物質、例えばタール、ピ ッチ類、フェノール樹脂などの樹脂類、紙、レー ョンなどのセルロース類などの丿種以上を成形的 成したもの。あるいはそれらの有機物質を結合材 として他の骨材、例えばコークス類、天然又は人 造品鉛、カーポンプラック、能分解炭素類、炭素 機権又はその集合体の/種以上を成形焼結したも の及び等方性、異方性の強い熱分辨以常、又は除 分解炎素類を結合材として前配骨材類と組み合せ たもの及びいつたん得られた災果材料に幾分罪災 無額を抗穣させたものなどが含まれる)。の外に 上記テタン、タンタル、ワルコン、ニオブ又はこ れらの不動態化し得る合金で被覆された網。又は 銅/白金族金属、又はチョン/白金族金属、又は メンチル/白金族金属などを使用することができ

更に特殊の用途ではガラス、計能性プラスチックス、セラミックスなどの非電導性器材も使用することができ、漢厚も数Aから/000A以上可

(8) 品質が一定していて均質である などの不溶性陽低としての条件を高温溶射によっ て得ることがわかつた。

従来磁性酸化鉄陽医は耐火煉瓦に囲まれた電気 炉に水冷鉄電镀を設置し交流を通電して酸化鉄を 溶散し、溶散酸化鉄の成分比が FeO : Fe₂O₃ =/:/ となるように条件調整に施したんで冷却、 中空有底の棒状に成形し、内壁に鋼メッキを施し、 リード級を溶質し仕上げたものである。このよう にして仕上った場でのため内部抵抗が大き く、又高電流・安度の直流を通電するとジュール熱 によって発熱し崩壊するので電流・密度は 3 A/dm² が良界である。

本発明者らは、試験/級の硫酸第一鉄アンモニウムを電気炉でフロロー800℃で焼成して得た、酸化鉄粉をテメン板上に約50×プラズマ溶射して得た試料は300%/8食塩水中で/0A/dm²以上の高電洗密度での長時間電房に耐え崩壊することがなかつた。又腱厚が移いので調造磁性酸化鉄よりも内部抵抗が少なく電力損が少ない。

館である。

さて、本発明の効用としては先に述べた酸化テ タンの例のように高温存射によつて、

- (1) 非電導性物質を電導性皮膜として皮養させる ととができ、皮養した陽低は安定な長時間電解 に耐える
- 12) 必ずしも前後処理を要せず短時間に乾式で容易に密着性の良い皮膜を得る
- (3) 所要の形状 > よび大きさのものが原領に得られる
- (4) 被優材及び基材の種類が豊富である。 たどの効用があるが、更に例えば被覆材として限 化鉄を悪び実験を行つた結果、
- (5) 塩素発生電位を低下し、高電流密度でも電位 の上昇が比較的少ない
- (6) 融点が高く従来電炉存解機造していたような 内厚体も高温溶射して視膜とすることができる から陽低の内部抵抗、電力損を減少する
- (7) 機械的強度が大で高電流密度に耐え、過熱療 摂することがない

事施例/

米国、プラズマダイン社製のプラズマトロン BG - ISBN 超プラズマ部射ガンを使用し、 5 O × 5 O × O 3 5 t^m のチタン板上に像化チタ ン粉を第1 扱の条件でプラズマ部射した。

•		•	· .			٠.
A 4	00%	60	٠ ج	15	10	47.50
W 3 W 4	400	90	ą,	15	01	\$0.
E 20	400 400 400	09	\$.	15	01	5.0
1 4	00%	09	\$	10	01	30
单位	Ť	7 - 9 # x 1 (Ar) 223/hr	tt3/hr	tt3/hr	१ ∕चक	12.
		(Ar)	(gg)	(Ar)	≥ ₽	*
条件项目	岩	アス量		キャリヤーガス量 (Ar)	酸化テメン供給量	Ħ
*		8		-+	4	
		, '		*	8	衷

でき上つたプラズマ溶射酸化チタン被憂隔底と白 に常園(20~23°0)で浸渍して在院を通電

特閣 昭51-46581 (6)

金電気メンキテメン陰値を3009/8食塩水/8 据電流密度《 A/dm⁸)し電流を一定にした場 合の裕電圧の経時変化を第2段に示す。

第2段 プラズマ溶射酸化チタン陽医を使用した食塩水 世界の密覧圧経時使化

					-	
時間	電流	浴 電 圧 (∀)				
(\$)	·(A)	16./	16.2	· 16.3	16 4	
0	1	4.2	4.0	4.6	4.4.	
1	•	7.1	6.1	7.3	6.4	
	٠	7.5	. 7.0		7.4	
3	*	. ,	7.3	, ,	,	
4	.,		•	,	,	
5	,	•			,	
10		,	,		,	
. 20	•	•			•	
30	•	•	•	•		
60	•	•		•		

第2表の結果から溶射条件が安定後の裕電圧の大 小、俗電圧の安定するまでの時間に多少の差はあ るが、いずれも逸鬼後3分以内に俗電圧は安定す。 る。プランクとしてプラズマ密射しない芸板のテ タン板を同条件で通電すると30秒以内に浴電圧 は意界し電流が流れなくなつた。このことがら電 気能操体である酸化チタンがプラズマ溶射によつ て電導館化し電導体皮膜を海体上に形成して、で き上つた電極が不溶性階値としての機能を示すと とを認めた。

実施例2

獣巣/級の硫酸第一鉄アンモニウム300%を **磁製ルッポに入れ電気炉でクロロ~800℃で8.** 時間鏡成し、酸化鉄629を得た。酸化鉄収量は $Pe_{2}O_{5}$ としての運輸量に近い。得られた酸化鉄を 200~300メッシに粉砕した後/昼夜乾燥し たものを実施例!と同様のプラズマ書射ガンによ . つてSOXSOX*0.3 St[〒] のチョン板上に菓3*

	•		•
条件项目 .	単 位	Æ/	16.2
克		360	400
ア - ク ガス貴(Ar)	ft ⁵ /hr	60	60
s. (Hg)	ft ³ /hr	3	. 5
キャリヤーガス量(Ar)	ft ⁸ /hr	18	18
散化铁供給量	9/min	10	10
皮膜厚み	д	50	50

務射した試験片を20×/5mm (片面0.0 3 dm²) に切断し、経備性食塩水溶液(塩化ナトリウム 3/59/4、無水硫酸ナトリウム89/4、酢酸 ナトリウム2 9/8、塩酸で出るかに調整)を電 **解液としょりで存電流密度で定営状態の塩素発** 生電位を測定した。マスキングして浸液部を 0.03 dm⁸とした鋳造磁製酸化鉄陽低、炭素陽低、 白金板陽便についても上記と同条件で塩業発生電 位を測定した。測定結果を第一図に示す。

ラズマ溶射硬化鉄陽医の瓜/と瓜3は同一デ

溶射機化鉄陽幅の電位 4 は鋳造磁製限化鉄器医1 より遙かに低く自金板 2、 炭素 3 より高電流密度 で若干低い値を示した。

本実施例の方法で製作した底ノブラズマ商射限 化鉄陽極(オク×ケクm)を3/ケテ/B食塩水 中で液体ユケ~35°0、電流密度! 0 A/dm2(電 流値2.5 ▲)。浴電圧3.2~3.3 ▼で/6時間電 弊し、陽極重量減を0.1 呼感度の精密化学天秤で 秤量し減量を認めなかつた。

又炎素板(SO×SO×/Otm)上に依化鉄 をプラズマ溶射した陽極についても上記と同条件 でノる時間電解後、食塩水溶液中の鉄分を定量し、 散中の鉄分の増加を認めなかつた。 夹始 例 3

プラスマ潜射以外の火炎溶射方式の(Metco) 5 p 型溶射装置を使用し、酸紫ガス量 /.5 mS/hr、 アセチレンガス量のフ m3/hr の混合ガスを巡し、 酸化インジウムの粉末をテタン板(50×50×) 上に展厚すのお接射した。硬化インジウム膜は電

特爾 昭51—46581(7) 得られた板を隔値とし、ニフケルメ キした鉄板を陰値として3009/4食塩水を

電流密度 4 A / am² で / O 時間以上電解を総 統した結果、酸化インジウム被覆電振が不溶性層

便として使用 し得ることを留めた。

4 図面の簡単な説明

第/図は本発明の陽極及び他の陽極の食塩水器 液中における分価特性を示すグラフである。

1 は鋳造酸化鉄陽篋、2 は白金板陽篦、 8 は炭素降値、4 はプラズマ溶射酸化鉄陽便の曲

6. 前記以外の発明者、特許は

埼玉県大宮市三橋5丁目546番埠

ヤスか

(3) 代理人

低 名 (6926) 弁題士 守 Bi . 化 (6772) 介理七 西

特許法第17条の2による補正の掲載 昭和49年特許願第121125号(特開昭 51-46581号 昭和51年4月21日 発行公開持許公報51-466号掲載) については特許法第17条の2による補正があったので 下記の通り掲載する。

Int. Ci².	職別 記号	庁内整理番号
C25B 11/00	-	6761 4K
BOID: 1/08		2126 4D
11 C25B 1/34		.6761 '4K
C23F 13/00		6793 4K
••	1	
		\
		.:

(1) 明細書、第1ページ、下から6行目. 「なし得る」を『なしうる』に訂正する。

四 同、何ページ、下から3行目 「妨げる程」を『妨げるほど』に訂正する。

- (3) 同、第3ページ、下から9〜8行目 「目詰」を『目詰り』に訂正する。
- (4) 同、同ページ、下から4~3行目 「且つ」を『かつ』に訂正する。
- 図 何、何ページ、最終行 「頃」を『どろ』に钉正する。
- (2) 阿、第4ページ、第4行 「白金銭テタン」を『白金銭金テタン』に訂 正する。
- の 同、同ページ、第11行 「共に」を『ともに』に訂正する。
- (8) 同、第4ページ最終行〜第5ページ第1行 「(Fajta etal "J. Applied Electrochem.
 - 2. 31. 1972")」を 「「ファシタ ダ 「ジャーナル オブ アブ ライド エレクトロケミストリー 2 、



昭和55年9.月26日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

昭和 49 年特許城第 1 2 1 1 2 5 号

2. 発明の名称

金属又は金属化合物を溶射した不溶性器板

3. 補正をする者 事件との関係 特許出版人

住 斯氏名(名称)

日本電飯工業株式会社

4.代理人

.

〒100 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビルデング351 虹 既 (211) 3851(代表)

氏 ≉

(656.9) 浅 村 自



5. 補正命令の日付

昭和 年 月 日

- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 赭正の対象

明細書の発明の許細な説明の機

ES 9 27

- 8. 補正の内容 別紙のとおり
- 9. 旅付書類の日録 同時に出版客査請求書を提出してあります。

3 1、 1972年」(Fajta et al "J Applied Electrochemietry, 2,31,

1972*))」に訂正する。

- (9) 同、解5ページ、第5行「陽極か」を『陽極は』に訂正する。
- 阿、何ページ、第12行 「洗しとんで」を「洗し込んで」に訂正する。
- は 同、第6ページ、第6行 「および」を『及び』に訂正する。
- us 同、同ページ、第8行 「はかつて」を「図つて」に打正する。
- は 阿、何ページ、下から3行目 「週期率表」を『周期率表』に訂正する。
- 04 同、筋フページ、筋7行 「共に」を『ともに』に钉正する。
- 四 同、同ページ、下から6行目 (1) 「行なつた」を『行つた』に訂正する。 (2) 「僅か」を『わずか』に訂正する。
- 99 同、同ページ、下から4行目 「彼け得る」を『続けりる』に訂正する。



2

昭 55 12.15 発行

- 03 时、第9ページ、第1行 「巾」を『幅』に訂正する。.
- 19 同、同ページ、第6行 「良く」を『よく』に訂正する。
- co 同、館10ページ、第7行「さら」を『更』に訂正する。
- の 何、第12ページ、下から6行目 「塩」を1ほど」に訂正する。
- 四 阿、第15ページ、下から7行目 「化し得る」を「化しうる」に訂正する。
- 四 同、第16ページ、第9行 「および」を『及び』に訂正する。
- 24 同、第17ページ、第7行 「流しこんで」を『流し込んで』に訂正する。
- 四 同、第18ページ、下から6行目、及び第 24ページ、第5行

「得る」をそれぞれ「うる」に訂正する。

四 同、第23ページ、第3行

「遙か」を『はるか』に訂正する。

の 両、第24ページ、第5行 「し得る」を『しうる』に訂正する。

z